

高精度・高安定・高機能な眼科手術装置を目指したマイクロチップレーザー

株式会社ニデック 羽根渕 昌明

目指す姿

- 分子研にて開発されたマイクロチップレーザーの技術移転を受け、世界に先駆けた**低侵襲・高精度・高機能**な眼科向けレーザー手術装置（緑内障・後発白内障）の製品化を目指す。
 - ◆手術装置 予定生産台数 1,200台/年 ※世界市場予測（2020年）台数 3600台/年，規模 137億円
- 眼科向け次世代レーザー手術装置実現のキーになるのは**小型サブナノ秒レーザー技術**であり、分子研にて開発されたレーザーは仕様を変更することなくほぼそのまま適応することが可能。
- 年間1,000台以上の生産を達成することで、他アプリケーションへの**低価格な光源供給**を可能にする。
 - ◆レーザー単体での目標販売価格 100万円未満

開発目標

マイクロチップレーザーによって低侵襲・高精度・高機能化を実現！

■短パルス化 (< 1ns)

- ⇒ 高ピークエネルギー
- ⇒ プラズマ発生閾値の改善 (1mJ未満)



■クリーンパルス化

- ⇒ プラズマ発生閾値とプラズマサイズが安定する。
- ⇒ レーザー光の吸収効率が改善する。*サイドパルスが無くなる。
- ⇒ 手術に必要なパルスエネルギーを低くできる。

■高繰り返しパルス化 (> 20Hz)

- ⇒ パターン照射 (均一照射)
- ⇒ 手術時間の短縮による、医師・患者の負担軽減。



成 果

レーザー手術装置

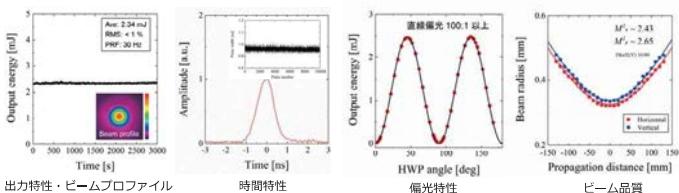
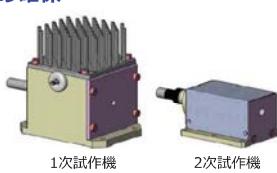
1. レーザー基本性能の確立

目標：手術装置に要求されるレーザー性能の確保

- 分子研の装置と同等のレーザー性能
- 偏光子による直線偏光化

実績・成果

- 出力 : >4.5mJ, 安定性 : < 1% rms
- 安定した直線偏光 100:1 以上
- 要求されるレーザー性能の確保 (試作機)



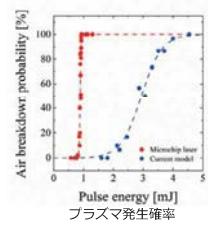
2. 手術性能の確立

目標：目指す治療性能の確保

- 低侵襲化：低プラズマ閾値化
- 高精度化：プラズマ発生の安定化

実績・成果

- プラズマ閾値 : 0.8mJ 程度
- プラズマ安定化 : 発生確率の改善



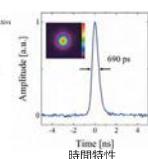
3. 新技術開発：偏光制御技術の確立

目標：新たな偏光制御技術の確保

- 共振器長を維持した偏光制御
- 偏光特性の安定化

実績・成果

- フォトニック結晶ミラーによる偏光制御
- 共振器長の短尺化による短パルス化



今後の展開

- マイクロチップレーザーを搭載した手術装置は、2023年度の販売を目指す。
- レーザーヘッドの販売は、眼科手術装置の販売と合わせ検討する。
- 高出力化・高ビーム品質化等の高性能化を目指し、マイクロチップレーザー開発を継続する予定。